LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

Publication number: JP60178424 Publication date: 1985-09-12

Inventor: YOSHIMIZU TOSHIYUKI

Applicant: SHARP KK

Classification:

- international: G02F1/1333; G02F1/13; (IPC1-7); C08L61/28;

G02F1/133

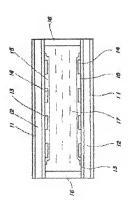
- european: G02F1/1333B; G02F1/1333I Application number: JP19840034947 19840224

Priority number(s): JP19840034947 19840224

Report a data error here

Abstract of JP60178424

PURPOSE: To improve the adhesiveness to a plastic film substrate and the resistance of the plastic film itself to scratching, solvent, durability as liquid crystal and resistance to moisture by decreasing the non-volatile solid component of a co-condensated matter consisting of alkylalkoxysilane, aminoalkoxysilane and epoxy modified alkoxysilane to <=1/2 the non-volatile solid component of a melamine resin. CONSTITUTION: A plastic film liquid crystal display element consists of a polarizing plate 11, a plastic film substrate 12, an underlying film 13, a transparent conductive film (electrode pattern) 14, an oriented film 15, a sealing material 16 and a liquid crystal 17. The polymer blend obtd, by mixing a cocondensated matter of alkylalkoxysilane, aminoalkoxysilane and epoxy modified alkoxysilane with a melamine resin is used as an underlying film for the substrate 12 in which the non-volatile component of the cocondensated matter consisting of alkylalkoxysilane, aminoalkoxysilane and epoxy modified alkoxysilane is decreased to <=1/2 the non-volatile component of the melamine resin.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

@日本盟特許疗(IP)

6946-41

10 特許出關公開

◎公開特許公報(A) 昭60-178424

@Int_Cl_* G 02 F 1/133 C 08 L 61/28 ❸公開 昭和60年(1985)9月12日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4 百)

の発明の名称 液晶表示素子

到特 闡 阿59-34947

登出 職 昭59(1984)2月24日

砂発 明 者 吉 水 敏 幸 大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

①出願人シャープ株式会社 大阪市阿倍野区長池町22番22号②代理人 弁理士福士 愛疹 外2名

ASS

1. 発明の名称

液晶淡示案子

2 特許請求の範囲

1. ブラスチッタフィルム 高板使用の液晶要深ま 子であって、メラミン樹脂化、アルギルアルコ キシレラン、アミノアルコキシシラン、エポキ ン変性アルコキンシランから成る共総合体を混 合して待られるポリャーアレンドを上配アラス チッタフィルム高板の下地膜として用いた液晶 表示案子に於いて、

ブルキルフルコキンシラン、ブミノアルコ キンジラン、エボキン変性 アルコキシシラシか ら成る 上記共総合体の不構発 臨形分を上記メラ ミン樹脂の不得及間形分の 2分の1以下にした ことを特徴とする吸る表示表子。

3. 発明の詳細な説明

<技術分野>

本発明は、プラステッタフィルム基板便用の該 結製ボ業子(プラステッタフィルム液晶表示素子) だ係るものであり、特に、その下地線に関するも のである。

<従来技術>

通常の複晶表示案子は、ガラス素板上に酸化ス ズ、酸化インシウム等から成る電板パターンを形 成し、この上に液晶を配向せしめる金属酸化機力 るいは有機高の子膜を形成した蒸板を2枚対向さ せい有機高の子膜を形成した蒸板を2枚対向さ せい有板で複晶を間定保持し、周辺部をシー 小材Kで創止したものである。偏先核は、液晶表 示案子を映持するよりに配置し、電気光学的特性 を付与させるものである。

第1回化上記兼品表示業子の構成を示す。 節に 続いて、1は偏光板、2 はガラス基板、3 は電板 バターン(透明導電膜)、4 は配向膜、5 はシー ル材、6 は該品である。

とれに対して、プラスチックフィルム核晶表示 来子は、ガラス基板の代わりにプラスチックフィ ルムを基板として使用したものである。プラス ックフィルムは、ガラスに比べ、液晶表示案子に 適用するに当たり、プラスドルマックフィルム自体の 耐能性、耐熱性、胸光性、耐凝晶性、耐磨期性、 耐整傷性の点で劣るほか、他材料との振離性、密 着性に切るため、液品表示素子の振って病域材料は上部 通常のガラス球品表示素子と比べ異なるものが多い。しかし、プラスチックフィルム素品表示素子 の構造は、ガラス強品表示素子 にかいては下地線を設けるのが普通である。これ は、プラステックフィルム素品表示素子 にかいては下地線を設けるのが普通である。これ は、プラステックフィルム素板と透明調電膜との 間に形成される膜で、プラスチックフィルムの耐 振衛性、耐格剤性、耐染晶性、形質性を向上させ、 又ブラスチックフィルム素板上形形成される透明 調電膜(電極バターン)との密重性を向上させる ものである。

第2回にブラスチックフィルム混乱投来某予の 構成を示す。図に於いて、11は機を超、12は ブラスケックフィルム基版、13は下地線、14 は週間爆落機(電低バターン)、15は配向膜、 16はシール材、17は液晶である。

上紀のような目的をもつ下地線に対する一般的

しての実用に耐え得る密着性と透明導電膜の形成 に適する硬質性を確保するために、我々は、それ ぞれの得美を有する2つの関節を混合して、相互 の欠点を補うことにした。すなわち、ノラミンの 脂とフルキルフルコキシンラン、フミノブルコト ルシラン、エルチン変性アルコキシンランかコ の大力を体とを集合して得られるポリマープシン ドをブラスチックフィルム液晶表示素子の下地ック フィルム高板との密素性が向上し、又、ブラスチックフィルムの根據性、耐磨制性、耐磨制性、耐磨組性、耐磨組性、耐磨組性、耐磨組性、耐磨組性、耐度性の力にあるため、 に検護上に形成される透明端電線の形成を容易に し、その密動性を向上させることができた。

ところが、この下地線上に透明導電線を形成し た結板を高限高速等圏気中に放置すると、下地線 に白化を生じたり、もるいはクラックを生じたり するものがあった。又、この下地線を有するプラ スチックフィルム液出表示素子を高温高震雰囲 要求としては、特に、ブラスチックフィルムの財 縮偏性と透明導電機の密着性を向上させるため、 硬盤膜であることが要求されている。一般的な硬 養護としては、シリコーン系のハードコーティン グ鋼を整布して形成されるシリコーン皮膜が多く 用いられているが、このシリコーン皮膜は、ポリ カーボネートやアクリルのような一郎の茶材を除 いて、基材との密着性が弱く、プライマーと称す る基材表面処理剤を用いて基材の表面を無したり、 カップリンク効果を持たせたりして密着性を向上 させているのが整備である。しかし、プライマー を用いて密着性を向上させたとしても、例えば。 エポキシ、ポリエチレンテレフタレート、ポリエ ーチルサルフォン等、多くのプラスチョクフィル ムに対して密着性が弱く、シリコーン皮膜を形成 した、とのようなプラスチックフィルムを無温減 覆芽斑気中に放盤しておくと、シリコーン皮繰が 朝難してしまりなど、波晶表示案子蒸板としての 発用に耐えることができなかった。

ブラステックフィルム微晶投示案子の下地膜と

られた。この結果、初路で点灯が良かったもので も、高温高度雰囲気中に放棄した後では、透明導 電線の一部が新線を生じるなど、液晶表示案子と して著しい問題があった。

<発明の目的>

<薬頭の構成>

<実施例> 以下、実施例を用いて説明する。

考人化成(映)数、プチルメチョールメラミン 系コーサイング別SMー67(A収)此、静田化 工(快)数、アルキルアルコギンシラン、アミノ アルコキシンラン、エボャン変性アルコキンシラン、ナバカイ 大のまたション、エボャン変性アルコキンション共総合物コーティング別NIK COAT(主 列:触盤=100:7)(B被)を形合なせたボ リマープレンドを作載した。このとき、プレンド 比が、不復発因形分で、①A液:B蒸ニ2:9、 ⑥A放:B被=6:9(2:3)、⊙A被:B※ =18:9(2:1)、尚A被:B被=30:9 (10:3)の4種類のボリッーブレンドを作製 した。プラスチックフィルム液晶表示業子の基板 として、厚み100×m の①ポリエチレンテレフ タレート、②ポリカーボネート、③ポリサルフォ ン、⑥ポリエーテルサルフェン、⑤ポリエーテル エーテルケトン、⑥フェノキシエーテル影響合体。 ①ポリアリレート、から形成されるブラスチョク フィルムを準備し、これらを充分に洗券抵賄した のち、上記ポリマーブレンドをディッピング法に て衛布した。15分間の無乾後、①、②、⑥、⑦ は120℃、③、④、⑤は170℃で約3時間機 成し、硬化微膜を形成、下地膜とした。そして、 この下地膜上に適明導電膜を形成した。

とうして下地震と透明準電線を形成したプラス チックフィルム蒸板の、初期と、80 セ・95% R.H.零頭気中に24時間放置した途の、下地

購及び通明等電観とブラスナックフィルム基板と の附着性をセロナーブ別線試験で調べたところ、 上記も機額のポリャーブレンドとも、ブラスチッ クマルルムの機関にかれむりなく良好であった (下配実1表)。

初期と80 で・9 5 % R、H、放置 2 4 時間後 のピーリングテスト結果

ポリマンン		0	3	(3)	•	®	6	1
0	初期	0	0	0	0	0	0	o
	後期	0	0	0	0	0	0	0
@	40 XII	0	0	0	0	0	0	0
	後期	0	0	0	0	0	0	0
0	177 (U)	0	0	0	0	0	0	0
	後期	0	0	0	0	0	0	0
0	初期	0	0	0	0	0	0	0
	後期	0	0	0	0	0	0	0

(〇:剝離なし)

次は、上記7種類のプラスチックフィルム基版 のうちで最も密常性が弱いと考えられるフェノキ シェーテル程度合体から成るプラスチックフィル ム海板を、80セ・95%R・H・高監馬医型 気中で400時間放置した後、同様だしてセロテ 一列離試験を行った。また、外観を調べた。と の結果を、次の第2表は示す。

80 セ・95 % R. H. 放業400時間後の結果(基板はフェノギシエーテル製業合体)

ズレンド ボリマー	密兼性	台化	クラック	透明導電器 剝離有無	
Ø	×	小	大	有	
6	Δ	犬	小	無	
0	0~4	办	卷小	**	
0	0~0	小	極小	無	

(○: 斜線なし、△: 数回の射線動作で比較的小面積の斜線あり、×: 1度の剝離動作で大面積の 制能あり)

新 2 祭

額2数に示すように、ボリマーブレンドのブレンド比率の遠いによって、密着性、白化、クラック及び透明滞電線の刺離発生状況が異なる。これらの下地線を有するブラスチックフィルム基板を用いて原品表示素子を作製した後、80℃・95% R. H. 界断気中で240時間放棄した後の点灯を調べたところ、②・②では透明導電線の一部が新線し、正常は点灯したかった。一方、②・②は正常に点灯したかった。一方、②・②は正常に点灯した。

<発明の効果>

以上の結果から分かるように、本売明を実施した下域膜を有するプラステックフィルム療法表示 来子は、プラステックフィルム基根との密兼性・ プラスチックフィルム自体の耐磨傷性、新溶解性、 耐磨性、前度性の向上に加え、透明等電膜との 影震性が良く、且つ高温高深界囲気中での自化及 び透明端電膜の所級を防止する特徴を有する。こ の超根、高品質のブラスチックフィルム蔵品表示 素子が提供できるようになった。

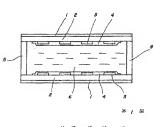
4. 認面の簡単な説明

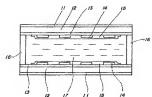
類1関及び第2関は断面図である。

符号の説明

1: 個光板、 2: ガラズ蒸板、 3: 意频等 電機、 4: 配向版、 5: シール材、 6: 液 品、 11: 個光板、 12: ブラズチックフィ ルム蒸板、 13: 下地線、 14: 透明等電線、 15: 配向線、 16: シール材、 17: 液晶。

代理人 弁理士 福 士 愛 彦(他2名)





2